PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-256041

(43) Date of publication of application: 11.09.2002

(51)Int.Cl.

C08F290/06 CO8G 59/17 CO8G 59/30 CO8K 5/49 C08L 63/10 H05K 1/03

(21)Application number: 2001-052786

(71)Applicant: SHOWA HIGHPOLYMER CO LTD

(22)Date of filing:

27.02.2001

(72)Inventor: NISHIGUCHI SHOJI

UEI HIROSHI KAKU SHIGE OTANI KAZUO

(54) CURABLE RESIN COMPOSITION FOR FRP

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a curable resin composition for FRP, suitably applicable to a laminated board for an electric circuit, uses in civil engineering and construction fields, etc., without using a harmful halogen compound and further suppressing a content of a phosphorus-based compound.

SOLUTION: The curable resin composition for FRP contains a 100 pts.wt. resin component consisting of (A) a phosphorus-containing epoxy resin or (B) an epoxy resin characterized by adding a (meth)acrylic acid to its 5-95% of epoxy groups and also having phosphorus, (C) a 0-300 pts.wt. polymerizable unsaturated compound and (D) a 5-15 pts.wt. radical polymerization initiator.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-256041 (P2002-256041A)

(43)公開日 平成14年9月11日(2002.9.11)

4 J 0 0 2 4 J 0 2 7				
41027				
73021				
4J036				
(全 9 頁) 最終頁に続く				
式会社				
区神田錦町3丁目20番地				
群馬県伊勢崎市長沼町602-18				
群馬県伊勢崎市長沼町602-18				
(72)発明者 郭 ▲樹▼				
群馬県伊勢崎市堀口町110番505号室				
埼玉県熊谷市久保島673-8				
道照 (外7名)				
最終頁に続く				

(54) 【発明の名称】 FRP用硬化性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 有害なハロゲン化物を用いず、さらにリン系 化合物の量を抑制した、電子回路用用積層板、土木、建 築分野などに好適に使用されるFRP用硬化性樹脂組成 物を提供すること。

【解決手段】 (A) リン含有エポキシ(メタ)アクリレート樹脂または(B) エポキシ樹脂中のエポキシ基の5~95%に(メタ)アクリル酸を付加し、且つリンを含有することを特徴とする樹脂100重量部、(C) 重合性不飽和化合物0~300重量部、および(D) ラジカル重合開始剤0.5~15重量部を含んでなるFRP用硬化性樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)リン含有エポキシ(メタ)アクリレ ート樹脂100重量部、(C)重合性不飽和化合物0~ 300重量部、および(D) ラジカル重合開始剤0.5 ~15重量部を含んでなるFRP用硬化性樹脂組成物。 【請求項2】(B)エポキシ樹脂中のエポキシ基の5~ 95%に(メタ)アクリル酸を付加し、且つリンを含有 することを特徴とする樹脂100重量部、(C)重合性 不飽和化合物 0~300重量部、(D) ラジカル重合開 始剤 0.5~15重量部、および(E)エポキシ硬化 剤: 0. 5~100重量部を含んでなるFRP用硬化性 樹脂組成物。

【請求項3】 (A) リン含有エポキシ(メタ) アクリ レート樹脂または(B)エポキシ樹脂中のエポキシ基の 5~95%に(メタ)アクリル酸を付加し、且つリンを 含有することを特徴とする樹脂が、リン含有多官能エボ キシ樹脂と不飽和―塩基酸とを反応して得た樹脂である ことを特徴とする請求項1または2に記載のFRP用硬 化性樹脂組成物。

【請求項4】 リン含有多官能エポキシ樹脂が、一般式 20 (1)および/または一般式(2)で示されるリン化合 物とエポキシ樹脂とを反応して得たことを特徴とする請 求項3に記載のFRP用硬化性樹脂組成物。

【化1】

(式中、Rは水素、脂肪族基または芳香族基を表わす) 【請求項5】 (A) リン含有エポキシ(メタ) アクリ レート樹脂または(B)エポキシ樹脂中のエポキシ基の 5~95%に(メタ)アクリル酸を付加し、且つリンを 含有することを特徴とする樹脂が、一般式(3)および /または一般式(4)で示されるリン原子に直接結合し た活性な水素を有する化合物とエポキシ(メタ)アクリ レート樹脂またはエポキシ樹脂中のエポキシ基の5~9

一部との反応物であることを特徴とする請求項1または 2に記載のFRP用硬化性樹脂組成物。

[{k2]

一般式(3)

一般式 (4)

$$0 = \bigcap_{H}^{R}$$

(式中、Rは水素、脂肪族基または芳香族基を表わす) 【請求項6】 (C) 重合性不飽和化合物が、一般式 (3) および/または一般式(4) で示されるリン原子 に直接結合した活性な水素を有する化合物と重合性不飽 和化合物の不飽和基の一部との反応物であることを特徴 とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載のFRP 用硬化性樹脂組成物。

【請求項7】 請求項1ないし6のいずれか1項に記載 の硬化性樹脂組成物にさらに(F)リン系化合物を配合 することを特徴とするFRP用硬化性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子回路用積層 板、土木、建築分野などに好適に使用されるFRP用硬 化性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ビニルエステル樹脂、不飽和ポリ エステル樹脂、エポキシ樹脂等は優れた性能から電子機 器、耐食、土木、建築など種々の分野で用いられている が、これらの分野においても安全性の面から火災の防止 ・遅延といった難燃性が強く要求されている。電子機器 分野においては、従来エポキシ樹脂やビニルエステル樹 脂が使用されているが、難燃性能を確保するために臭素 化エポキシ樹脂やその (メタ) アクリル酸付加物等のハ ロゲン含有化合物が使用されることが一般的である。こ れらのハロゲン含有化合物は髙い難燃性能を有するが、 熱分解すると腐食性のハロゲン、ハロゲン化水素を放出。 するばかりでなく、毒性の高いダイオキシンが発生して しまうことが大きな問題となってきている。そのため、 電子機器分野においても、近年ではリサイクル法、ダイ 5%に(メタ)アクリル酸を付加した樹脂の不飽和基の 50 オキシン法等の法的な規制が加わりつつあり、プリント

3

配線板のハロゲンフリー化のため難燃剤にリン系化合物を用い添加する検討がなされている。しかし、この様なリン系化合物のみをただ単に添加した様な場合では硬化物中に含まれるリン系化合物の量が多く、廃棄された際にリン系化合物が環境中へ流出し富栄養化などの新たな環境問題を引き起こす恐れがあり、地球規模での環境問題からくる環境調和という観点での問題点は解決されていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の 10目的は、有害なハロゲン化物を用いず、さらにリン系化合物の量を抑制した、電子回路用用積層板、土木、建築分野などに好適に使用されるFRP用硬化性樹脂組成物を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、 (A) リン含有エポキシ (メタ) アクリレート樹脂10 0重量部、(C)重合性不飽和化合物0~300重量 部、および(D) ラジカル重合開始剤0.5~15重量 部を含んでなるFRP用硬化性樹脂組成物である。請求 20 項2の発明は、(B) エボキシ樹脂中のエボキシ基の5 ~95%に(メタ)アクリル酸を付加し、且つリンを含 有することを特徴とする樹脂100重量部、(C)重合 性不飽和化合物0~300重量部、(D) ラジカル重合 開始剤0.5~15重量部、および(E)エポキシ硬化 剤: O. 5~100重量部を含んでなるFRP用硬化性 樹脂組成物である。請求項3の発明は、(A)リン含有 エポキシ (メタ) アクリレート樹脂または (B) エポキ シ樹脂中のエポキシ基の5~95%に(メタ)アクリル 酸を付加し、且つリンを含有することを特徴とする樹脂 30 が、リン含有多官能エポキシ樹脂と不飽和一塩基酸とを 反応して得た樹脂であることを特徴とする請求項1また は2 に記載のFRP用硬化性樹脂組成物である。請求項 4の発明は、リン含有多官能エポキシ樹脂が、一般式 (1) および/または一般式(2)で示されるリン化合 物とエポキシ樹脂とを反応して得たことを特徴とする請

求項3に記載のFRP用硬化性樹脂組成物である。

[0005] [化3] 一般式 (1)
R
0=P-0
HO
OH

一般式 (2)
R
O=P
OH

【0006】(式中、Rは水素、脂肪族基または芳香族基を表わす)請求項5の発明は、(A)リン含有エボキシ(メタ)アクリレート樹脂または(B)エボキシ樹脂中のエボキシ基の5~95%に(メタ)アクリル酸を付加し、且つリンを含有することを特徴とする樹脂が、一般式(3)および/または一般式(4)で示されるリン原子に直接結合した活性な水素を有する化合物とエボキシ(メタ)アクリレート樹脂またはエボキシ樹脂中のエボキシ基の5~95%に(メタ)アクリル酸を付加した樹脂の不飽和基の一部との反応物であることを特徴とする請求項1または2に記載のFRP用硬化性樹脂組成物である。

30 [0007]

(3)

[化4]

一般式〔4〕

【0008】(式中、Rは水素、脂肪族基または芳香族 基を表わす)

50 請求項6の発明は、(C) 重合性不飽和化合物が、一般

式(3)および/または一般式(4)で示されるリン原 子に直接結合した活性な水素を有する化合物と重合性不 飽和化合物の不飽和基の一部との反応物であることを特 徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載のFR P用硬化性樹脂組成物である。請求項7の発明は、請求 項1ないし6のいずれか1項に記載の硬化性樹脂組成物 にさらに(F)リン系化合物を配合することを特徴とす るFRP用硬化性樹脂組成物である。

[0000]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明における(A)リン含有エポキシ(メタ)アクリ レート樹脂または(B)エポキシ樹脂中のエポキシ基の 5~95%に(メタ)アクリル酸を付加し、且つリンを 含有することを特徴とする樹脂は、リン含有多官能エボ キシ樹脂と不飽和一塩基酸とを反応させて得る方法(合 成法-1)とエポキシ樹脂と不飽和一塩基酸とを反応後 にアクリル基やメタクリル基のC = C結合に、リン原子 に直接結合した活性な水素を含むリン含有化合物を付加 させる方法(合成法-2)により合成することができ る。

【0010】合成法-1で使用するリン含有多官能エポ キシ樹脂としては、一般式(1)および/または一般式 (2) で示されるリン化合物とエポキシ樹脂との反応物 が挙げられる。反応方法は、公知のエポキシ基とフェノ ール性水酸基の反応に準じて行なう。そして不飽和一塩 基酸を公知の方法で付加反応させ、合成例-1による (A)成分または(B)成分を得る。

【0011】合成法-2では、エポキシ樹脂に不飽和一 塩基酸を付加したものと一般式(3)または一般式 (4) に示すような分子内に少なくとも1個のリン原子 30 に直接結合した活性な水素を有するリン含有化合物を混 合して加熱、攪拌して反応させる。触媒は使用しても使 用しなくてもよい。また、反応時に溶剤は使用してもし なくてもよい。溶剤を使用する場合は、例えばN、N' ージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジメ チルアセトアミド、N-メチルピロリドン、ジオキサ ン、アセトニトリル、1,3-ジメトキシプロパン、 1, 2-ジメトキシプロパン、テトラメチレンスルホ ン、ヘキサメチルホスホアミド、メチルエチルケトン、 メチルイソブチルケトン、シクロヘキサン、エチルカル 40 性が悪くなり諸物性が低下してしまう。 ビトールアセテート、トルエンおよびこれらの混合物等 が挙げられ、これらの中から原料種や反応条件に応じて 溶剤種を選択すればよい。反応温度は50~180℃、 好ましくは100~130℃であり、反応時間は0.5 ~15時間である。温度が低すぎると反応の進行が遅く 時間を浪費し、温度が高すぎると(メタ)アクリル基の 重合反応が進行してゲル物が生成してしまう。なお一般 式(1)~(4)において、Rは水素、脂肪族基、例え

ばメチル基または芳香族基を表わす。

するエポキシ樹脂としては、特に制限はないが、例えば ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型 エポキシ樹脂、水添ビスフェノールA型エポキシ樹脂、 フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボ ラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエンフェノー ル重付加型エポキシ樹脂、ビスフェノールAノボラック 型エポキシ樹脂、ビスフェノールFノボラック型エポキ シ樹脂、環状脂肪族エポキシ樹脂、複素環型などのエポ キシ樹脂、多官能フェノールにエピクロルヒドリンを反 10 応して得られるエポキシ樹脂、多官能ヒドロキシナフタ レンにエピクロルヒドリンを反応して得られるエポキシ 樹脂、グリシジルアミン型エポキシ樹脂、シリコーン変 性エポキシ樹脂あるいはそれらの組み合わせからなるエ ポキシ樹脂が挙げられる。合成法-1での一般式(1) および/または一般式(2)で示されるリン化合物とエ ボキシ樹脂との反応において、リン化合物の導入は、リ ン含有率が1~10重量%となるようにすることが好ま

【0013】(A)成分または(B)成分の合成に使用 20 するエポキシ樹脂と反応させる不飽和一塩基酸として は、アクリル酸またはメタクリル酸が挙げられる。その 他、クロトン酸、桂皮酸、ソルビタン酸、アクリル酸ダ イマー等が挙げられる。

【0014】エポキシ樹脂と不飽和一塩基酸との反応に おいて、(A)成分を得るためにはエポキシ樹脂のエポ キシ基1当量に対して、0.95モル~1.2モルの不 飽和一塩基酸を反応させるが、(B)成分を得るために はエポキシ樹脂のエポキシ基1当量に対して0.05~ 0.95モル、好ましくは0.2~0.8モルの不飽和 一塩基酸を反応させる。

【0015】合成法-2において、一般式(3)または 一般式(4)に示すような分子内に少なくとも1個のリ ン原子に直接結合した活性な水素を有するリン含有化合 物の反応量は、アクリル基および/またはメタクリル基 1 当量に対して、リン含有化合物中のP-H基が0.1 ~0.7当量の範囲で、目的とする難燃性に応じて組成 物中のリン含有率が0.5~10重量%になるように決 定すればよい。リン含有率が0.1重量%未満であると 難燃効果がなく、逆に10重量%を越えると樹脂の硬化

【0016】(C)重合性不飽和化合物としては、分子 内に重合性不飽和基を1つ以上持った化合物であれば特 に制限はない。1つのエチレン性不飽和基を有するもの としては例えばスチレン、α-メチルスチレン、α-メ チルスチレンダイマー等や、(メタ)アクリル酸、(メ タ)アクリル酸エステル等やその誘導体が挙げられる。 (メタ) アクリル酸エステルを使用する場合、その具体 例としては、(メタ) アクリル酸メチル、(メタ) アク リル酸エチル、(メタ)アクリル酸-n-プロピル、

【0012】(A)成分または(B)成分の合成に使用 50 (メタ)アクリル酸 - i - プロピル、(メタ)アクリル

酸-n-ブチル、(メタ) アクリル酸-sec-ブチ ル、(メタ) アクリル酸-ter-ブチル、(メタ) ア クリル酸ペンチル、(メタ)アクリル酸ネオペンチル、 (メタ) アクリル酸イソアミル、(メタ) アクリル酸へ キシル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メ タ) アクリル酸ラウリル、(メタ) アクリル酸ドデシ ル、(メタ) アクリル酸シクロペンチル、(メタ) アク リル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸2-メチル シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸ジシクロヘキシ ル酸アダマンチル、(メタ)アクリル酸アリル、(メ タ)アクリル酸プロパギル、(メタ)アクリル酸フェニ ル、(メタ) アクリル酸ナフチル、(メタ) アクリル酸 アントラセニル、(メタ)アクリル酸アントラニノニ ル、(メタ) アクリル酸ピペロニル、(メタ) アクリル 酸サリチル、(メタ) アクリル酸フリル、(メタ) アク リル酸フルフリル、(メタ)アクリル酸テトラヒドロフ リル、(メタ) アクリル酸ピラニル、(メタ) アクリル 酸ベンジル、(メタ)アクリル酸フェネチル、(メタ) アクリル酸クレジル、(メタ)アクリル酸-1,1,1 - トリフルオロエチル、(メタ)アクリル酸パーフルオ ルエチル、(メタ)アクリル酸パーフルオロ-n-プロ ピル、(メタ) アクリル酸パーフルオロー i - プロピ ル、(メタ) アクリル酸トリフェニルメチル、(メタ) アクリル酸クミル、N, N-ジメチルアミノエチル(メ タ) アクリレート、N, N-ジエチルアミノエチル(メ タ) アクリレート、N, N-ジメチルアミノプロピル (メタ) アクリレート、N. N-ジエチルアミノプロビ ル (メタ) アクリレート、N、N - ジメチルアミノエチ ル (メタ) アクリルアミド、N, N-ジエチルアミノエ 30 チル (メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチルアミノ プロビル (メタ) アクリルアミド、N. N-ジエチルア ミノプロピル (メタ) アクリルアミド、(メタ) アクリ ル酸アミド、(メタ) アクリル酸N, N-ジメチルアミ ド、(メタ)アクリル酸N,N-ジエチルアミド、(メ タ) アクリル酸N, N-ジプロピルアミド、(メタ) ア クリル酸N、N-ジ-i-プロピルアミド、(メタ)ア クリル酸アントラセニルアミドなどの(メタ)アクリル 酸アミド、(メタ)アクリル酸アニリド、(メタ)アク リロイルニトリル、ビニリデン、N-ビニルピロリド ン、ビニルビリジン、N-フェニルマレイミド、N-シ クロヘキシルマレイミド、N-ラウリルマレイミド、N - (4-ヒドロキシフェニル)マレイミドなどのモノマ レイミド化合物、N-(メタ)アクリロイルフタルイミ ドなどが挙げられる。

7

【0017】また、2つ以上の重合性不飽和基を有する ものとしては、例えばエチレングリコールジ (メタ) ア クリレート、ジエチレングリコールジ (メタ) アクリレ ート、トリエチレングリコールジ (メタ) アクリレー ト、プロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、

1,6ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、ペン タエリストロールプロパントリアクリレート、ジベンタ エリストールヘキサアクリレート、ビスフェノールAジ エトキシジ (メタ) アクリレート、ビスフェノールAジ プロポキシジ (メタ) アクリレート、ビスフェノールA ポリエトキシジ (メタ) アクリレート、ビスフェノール Aポリプロポキシジ (メタ) アクリレート、ビスフェノ ールFポリエトキシジ (メタ) アクリレート、ノナンジ オールジ (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコー ル、(メタ) アクリル酸イソボロニル、(メタ) アクリ 10 ルジ(メタ) アクリレート、トリメチロールプロバント リ(メタ)アクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペ ンチルグリコールの ε -カプロラクトン付加物のジ(メ タ) アクリレートなどの (メタ) アクリル酸エステル類 など多官能のモノマー類や更に不飽和ポリエステル樹 脂、ウレタン(メタ)アクリレート樹脂などの公知のラ ジカル重合性樹脂も挙げることができる。

> 【0018】また、合成法-2と同様に重合性不飽和化 合物のC=C結合に、リン原子に直接結合した活性な水 素を含むリン含有化合物を付加させたものを使用しても 20 よい。リン含有化合物の反応量も同様に重合性不飽和化 合物のC = C結合1当量に対して、リン含有化合物中の P-H基が0.1~0.7当量の範囲で、目的とする難 燃性に応じて組成物中のリン含有率が0.5~10重量 %になるように決定すればよい。

【0019】(C)成分の添加量は、(A)または (B) 成分100重量部に対して0~300重量部、好 ましくは0~100重量部である。重合性不飽和化合物 の添加量がこれよりも多すぎる場合は、経済的に不利な 上、硬化物の物性低下などが起こる。

【0020】本発明に使用される(D)ラジカル重合開 始剤としては、公知の有機過酸化物触媒やアゾ化合物を 挙げることができる。有機過酸化物触媒は、ケトンパー オキサイド、パーオキシケタール、ハイドロパーオキサ イド、ジアリルパーオキサイド、ジアシルパーオキサイ ド、パーオキシエステル、パーオキシジカーボネートに 分類されるものであり、具体例としては、例えばベンゾ イルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ジイソ プロピルパーオキサイド、ジーtーブチルパーオキサイ ド、t-ブチルパーオキシベンゾエート、1,1-ビス (t-ブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシ クロヘキサン、2、5-ジメチル-2、5-ビス(t-ブチルパーオキシ) ヘキシン-3、3-イソプロビルヒ ドロパーオキサイド、t-ブチルヒドロパーオキサイ ド、ジクミルパーオキサイド、ジクミルヒドロパーオキ サイド、アセチルパーオキサイド、ビス(4-t-ブチ ルシクロヘキシル) パーオキシジカーボネート、ジイソ プロピルパーオキシジカーボネート、イソブチルパーオ キサイド、3,3,5-トリメチルヘキサノイルバーオ キサイド、ラウリルパーオキサイド等が挙げられる。ま 50 た、アゾ化合物としては、アゾビスイソブチロニトリ

ル、アゾビスカルボンアミドなどが使用できる。

【0021】また、常温硬化系として、公知であるケト ンパーオキサイドと還元剤の組み合わせ、ハイドロパー オキサイドと還元剤の組み合わせ、ジアシルパーオキサ イドと還元剤の組み合わせが挙げられ、還元剤としての 具体例としては、ナフテン酸コバルト、オクチル酸コバ ルト等のコバルト塩、五酸化バナジウム等のバナジウム 化合物、ジメチルアニリン等のアミン類等が挙げられ る。

【0022】また、本発明に使用される(D)成分とし て、紫外線、可視線、近赤外線に感光性を有する公知の 光重合開始剤も使用できる。紫外線に感光性を有するも のとしては、ベンゾイン類、アセトフェノン類、ベンゾ フェノン類、アントラキノン類、キサントン類、チオキ サントン類、ケタール類、ホスフィンオキサイド類など が挙げられ、可視光領域に感光性を有する可視光重合開 始剤としては、例えば山岡ら、「表面」、27(7)、 548(1989)、佐藤ら、「第3回 ポリマー材料 フォーラム要旨集」、1BP18(1994)に記載の カンファーキノン、ベンジル、トリメチルベンゾイルジ 20 フェニルフォスフィンオキシド、メチルチオキサント ン、ビスペンタジエニルチタニウム - ジ(ペンタフルオ ロフェニル)等の単独での可視光重合開始剤の他、有機 過酸化物触媒/色素系、ジフェニルヨードニウム塩/色 素、ビイミダゾール/ケト化合物、ヘキサアリールビイ ミダゾール化合物/水素供与性化合物、メルカプトベン ゾチアゾール/チオピリリウム塩、金属アレーン/シア ニン色素の他、特公昭45-37377号公報に記載の ヘキサアリールビイミダゾール/ラジカル発生剤等の公 知の複合開始剤系を挙げることができる。また、紫外線 から可視光領域まで感光性を有するアシルホスフィンオ キサイド系化合物も有効である。近赤外線領域に感光性 を有する化合物としては、有機ホウ素化合物と色素の組 合わせなどがあり、詳細な記述は特開2000-297 127号公報等にある。

【0023】(D)成分の添加量は、(A)または (B) 成分100重量部に対して0.05~10重量 部、好ましくは0.5~5重量部である。添加量がこれ より少なすぎる場合は、十分に硬化ができず、また添加 量がこの比率よりも多すぎる場合は、経済的に不利な 上、硬化物の物性低下などが起こる。

【0024】本発明に使用される(E)エポキシ硬化剤 は、公知のものがその目的に応じて使用される。具体的 には、アミン系硬化剤、ポリアミノアミド系硬化剤、酸 無水物系硬化剤、フェノール樹脂系硬化剤、ポリメルカ プタン系硬化剤、イソシアネート系硬化剤、イミダゾー ル類、ジシアンジアミド、有機酸ヒドラジド、ルイス 酸、ブレンステッド酸等を挙げることができる。

【0025】また、本発明で使用される光カチオン重合 開始剤は公知のものが使用できる。具体的には、ジアゾ 50 温度調節器、攪拌装置、還流冷却器を付した1Lの四つ

ニウム化合物、スルホニウム化合物、ヨードニウム化合 物金属錯体化合物など様々な化合物が知られており、

「機能材料」1985年10月号5項、「UV・EB硬 化技術の応用と市場」シーエムシー社1989年発行7 8頁などに詳細な記述がある。具体例としては、トリフ ェニルスルホニウム6フッ化アンチモネート、トリフェ ニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート、トリフ ェニルユードニウムヘキサフルオロアンチモネート、ジ フェニルー4ーチオフェノキシフェニルヘキサフルオロ アンチモネート、4, 4'-ビス(ビス(p-2-ヒド ロキシエトキシフェニル) スルホニオ) フェニルスルフ ィドピスヘキサフルオロアンチモネート等(商品名とし ては旭電化工業(株)製アデカオプトマーSP-17 0、日本曹達(株) 製CI-2855等) が挙げられ

【0026】(E)成分の使用量は、(B)成分中のエ ポキシ基の量に応じて決定される。また、光カチオン重 合開始剤の場合は、(A)または(B)成分100重量 部に対して0.05~5重量部、好ましくは0.5~4 重量部である。

【0027】本発明では難燃性を補助する目的で添加型 の(F)リン系化合物を使用できる。具体的には公知の ものが使用でき、ポリリン酸アンモニウム、ポリリン酸 アミド、リン酸メラミン、トリメチルホスフェート、ト リエチルホスフェート、トリブチルホスフェート、トリ -2-エチルヘキシルホスフェート、トリブトキシエチ ルホスフェート、トリフェニルホスフェート、2-エチ ルヘキシルジフェニルホスフェートなどが挙げられる。

(F) リン系化合物を使用する場合の使用量は、少ない 量が望ましく樹脂組成物100重量部に対して5重量部 以下が望ましい。

【0028】本発明では、上記樹脂組成物に公知の繊維 強化材を組合わせ、公知の充填材、顔料等を添加して積 層板等のFRP等の成形を公知の成形法で行なう。公知 の繊維強化材の例としては、有機質または無機質の繊維 であり、例えばガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維、 ポリエチレンテレフタレート繊維、ピニロン繊維等があ り、公知の充填材、顔料の例としては、ガラスフレー ク、ガラス粉、ガラスピーズ、シリカ、炭酸カルシウ 40 ム、タルク、クレー、水酸化アルミニウム、硫酸バリウ ム、酸化チタン等がある。また、公知の成形法の例とし ては、ハンドレイアップ成形、プレス成形、引き抜き成 形、フィラメントワインディング成形等の成形法が挙げ られる。

[0029]

【実施例】以下に実施例および比較例を示して、本発明 を具体的に説明する。なお部および%とあるのは、特に 断らない限り、全て重量基準である。

【0030】合成例1

口フラスコに、フェノールノボラック型エポキシ樹脂 (ダウケミカル(株)製、商品名: DEN438、エポキ シ当量:186):186g(1.0当量)、一般式 (1) で表わされるリン化合物(式中R=H):81g (0.5当量)をそれぞれ仕込み、攪拌溶解し液温を1 00℃としたところでトリエチルアミン: 0.75gを 投入し、液温を120℃で1時間保持し反応を行ないり ン含有エポキシ樹脂-1(エポキシ当量534、リン含 有率約2.9%)を得た。反応の終点は、GPCにより 確認した。次に、温度調節器、攪拌装置、還流冷却器を 10 付した1Lの四つ口フラスコに、リン含有エポキシ樹脂 -1:534gおよびメタクリル酸86g(1モル)、 スチレン229gをそれぞれ仕込み、攪拌溶解し液温を 100℃としたところでトリスジメチルアミノメチルフ ェノール: 1. 5gを投入し、液温を120℃で3時間 保持し反応を行ない、酸価が7となったところで終了し リン含有エポキシメタクリレート樹脂A-1(リン含有 率: 1.8%)を得た。

【0031】合成例2

温度調節器、攪拌装置、還流冷却器を付した11の四つ 20 □フラスコに、合成例1で得たリン含有エポキシ樹脂-1:534gおよびメタクリル酸43g(0.5モ ル)、スチレン144gをそれぞれ仕込み、攪拌溶解し 液温を100℃としたところでナフテン酸クロム(金属 含有量:3%):1.4gを投入し、液温を120℃で 2時間保持し反応を行ない、酸価が0となったところで 終了しエポキシ基を有するリン含有エポキシメタクリレ ート樹脂B-1(リン含有率:2.1%)を得た。

【0032】合成例3

温度調節器、攪拌装置、還流冷却器を付した1Lの四つ 30 果を表1に記す。 □フラスコに、ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化 シュルエポキシ(株)製、商品名:エピコート828、エ ポキシ当量:188):188gおよびメタクリル酸8 6g(1モル)をそれぞれ仕込み、攪拌溶解し液温を1 00℃としたところでトリスジメチルアミノメチルフェ ノール:0.8gを投入し、液温を120℃で3時間保 持し反応を行ない、酸価が9となったところで終了し、 エポキシメタクリレート樹脂-1を得た。次に、一般式 (3)で表されるリン化合物(三光化学(株)製、商品名 HCA、式中、R=H):86.4g(0.4モル)を 40 投入し、120℃で3時間反応を続け、最後にスチレ ン:133gを投入し、リン含有エポキシメタクリレー ト樹脂A-2 (リン含有率:2.5%)を得た。反応の 終点は、GPCにより確認した。

【0033】合成例4

温度調節器、攪拌装置、還流冷却器を付した1Lの四つ 口フラスコに、ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化 シュルエポキシ(株)製、商品名:エピコート828、エ ポキシ当量:188):188gおよびメタクリル酸4

を100℃としたところでナフテン酸クロム(金属含有 量:3%):0.7gを投入し、液温を120℃で3時 間保持し反応を行ない、酸価が0となったところで終了 し、エポキシ基を有するエポキシメタクリレート樹脂-1を得た。次に、一般式(3)で表されるリン化合物 (三光化学(株)製、商品名HCA、式中、R=H):4 3.2g(0.2モル)を投入し、120℃で3時間反 応を続け、最後にスチレン:69gを投入し、エポキシ 基を有するリン含有エポキシメタクリレート樹脂B-2 (リン含有率: 1.8%)を得た。反応の終点は、GP. Cにより確認した。

12

【0034】合成例5

温度調節器、攪拌装置、還流冷却器を付した1上の四つ 口フラスコに、トリメチロールプロパントリメタクリレ ート296g(1.0モル)に、一般式(3)で表され るリン化合物(三光化学(株)製、商品名HCA、式中、 R=H):108g(0.5モル)を投入し、130℃ で3時間反応を続けリン含有重合性不飽和化合物C-1 (リン含有率:3.8%)を得た。反応の終点は、GP Cにより確認した。

【0035】実施例1および2

リン含有エポキシメタクリレート樹脂A-1およびA-2の夫々にパーメックN (日本油脂社製、過酸化物触 媒) 1. 0部およびナフテン酸コバルト0. 5部を添加 したものを、ガラスクロス(WEAXS13、日東紡績(株) 製、0.18mm厚)8プライに含浸し室温硬化させた後12 0℃2時間後硬化させて硬化物を得た。次に、硬化物か 5UL-94規格に準じて試験体を作製し難燃性試験を 行なった結果、V‐Оという良好な結果が得られた。結

【0036】実施例3および4

エポキシ基を有するリン含有エポキシメタクリレート樹 脂B-1およびB-2の夫々にパーブチルO(日本油脂 社製、過酸化物触媒) 1. 0部およびエポキシ硬化剤と して2-エチル-4-メチルイミダゾール0.5部を添 加したものを、ガラスクロス(WEAXS13、日東紡績(株) 製、0.18mm厚) 8プライに含浸し80℃で2時間硬化さ せた後150℃2時間後硬化させて硬化物を得た。次 に、硬化物からUL-94規格に準じて試験体を作製し 難燃性試験を行なった結果、V‐0という良好な結果が 得られた。結果を表1に記す。

【0037】実施例5

合成例3で合成したエポキシメタクリレート樹脂-1: 100部に合成例5で合成したリン含有重合性不飽和化 合物C-1:90部を混合したもの(リン含有率:1. 8%):100部に、パーメックN(日本油脂社製、過 酸化物触媒) 1. 0部およびナフテン酸コバルト0.5 部を添加したものを、ガラスクロス(WEAXS13、日東紡 績(株)製、0.18mm厚) 8プライに含浸し室温硬化させた 3g(0.5モル)をそれぞれ仕込み、攪拌溶解し液温 50 後120℃2時間後硬化させて硬化物を得た。次に、硬 (8)

化物からUL-94規格に準じて試験体を作製し難燃性 試験を行なった結果、V‐ひという良好な結果が得られ た。結果を表1に記す。

13

【0038】実施例6

合成例4で合成したエポキシ基を有するエポキシメタク リレート樹脂-1:100部に合成例5で合成したリン 含有重合性不飽和化合物C-1:70部、リン酸エステ ル(日本化学工業社製、商品名ダイホスマーPC-6H A):4部を混合したもの(リン含有率:1.86 %):100部に、パーブチル〇(日本油脂社製、過酸 10 化物触媒) 1. 0部およびエポキシ硬化剤として2-エ チルー4-メチルイミダゾール0.5部を添加したもの を、ガラスクロス (WEAXS13、日東紡績(株)製、0.18mm 厚)8プライに含浸し80℃で2時間硬化させた後15 0℃2時間後硬化させて硬化物を得た。次に、硬化物か らUL-94規格に準じて試験体を作製し難燃性試験を 行なった結果、V-0という良好な結果が得られた。結 果を表1に記す。

【0039】比較例1

合成例3で合成したエポキシメタクリレート樹脂-1: 20 1に記す。 100部にスチレン:30部、を混合したもの:100 部に、パーメックN(日本油脂社製、過酸化物触媒)

* 1. 0部およびナフテン酸コバルト0. 5部を添加した ものを、ガラスクロス (WEAXS13、日東紡績(株)製、0.1 8mm厚) 8 プライに含浸し室温硬化させた後 1 2 0 ℃ 2 時間後硬化させて硬化物を得た。次に、硬化物からUL -94規格に準じて試験体を作製し難燃性試験を行なっ た結果、HBで難燃性は確認されなかった。結果を表 1 に記す。

【0040】比較例2

合成例3で合成したエポキシメタクリレート樹脂-1: 100部にスチレン30部、リン酸エステル(日本化学 工業社製、商品名ダイホスマーPC-6HA):12部 を混合したもの(リン含有率: 1.23%):100部 に、パーメックN(日本油脂社製、過酸化物触媒)1. 0部およびナフテン酸コバルト0.5部を添加したもの を、ガラスクロス (WEAXS13、日東紡績(株)製、0.18mm 厚)8プライに含浸し室温硬化させた後120℃2時間 後硬化させて硬化物を得た。次に、硬化物からUL-9 4 規格に準じて試験体を作製し難燃性試験を行なった結 果、V-1で十分な難燃性は得られなかった。結果を表

[0041]

【表1】

	実 施 例						比較例	
	1	2	3	4	5	6	1	2
難燃性 UL-94	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	нв	V-1

[0042]

【発明の効果】本発明によれば、有害なハロゲン化物を 用いず、さらにリン系化合物の量を抑制した、電子回路※ ※用用積層板、土木、建築分野などに好適に使用されるF RP用硬化性樹脂組成物が提供される。

フロントページの続き

1/03

(51) Int.Cl.⁷ H05K

識別記号 610

FΙ

テーマコード(参考)

H05K 1/03

610J 610L

610R

Fターム(参考) 4J002 CC043 CD111 CF212 CH022

CK022 CL003 CN013 EA046

ED088 EE038 EE058 EF046

EH076 EK017 EK037 EK057

EK067 EK087 EN009 EP016

EQ029 ER009 ET006 ET009

EU026 EU046 EU119 EV308

EW040 EW148 FD142 FD143

FD147 FD148 FD149 GF00

GL00 GQ05

4J027 AB02 AC06 AE02 AE03 AE04

AE05 AE07 AG33 BA05 BA06

BA07 BA13 BA14 BA15 BA20

BA24 BA25 CB03 CB10 CC03

CC04 CC05 CD02

4J036 CA21 CC02 DA01 DB15 DB28

DB29 DC02 DC27 DC31 DC35

DC40 DD01 DD02 DD07 EA01

EA02 EA03 EA04 EA09 EA10

FA12 FB07 GA19 HA01 HA02

JA08 JA11 JA13 JA14